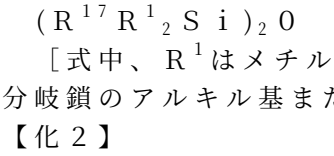
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成18年3月30日(2006.3.30)

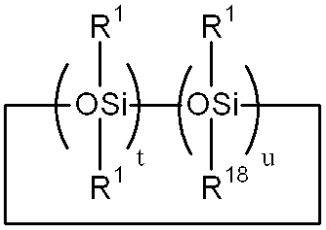
【公開番号】特開2000-273179(P2000-273179A)
【公開日】平成12年10月3日(2000.10.3)
【出願番号】特願平11-76215
【国際特許分類】
Ｃ０８Ｇ　77/392　(2006.01)
Ｃ０８Ｇ　77/385　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０８Ｇ　77/392
Ｃ０８Ｇ　77/385

【手続補正書】
【提出日】平成18年2月13日(2006.2.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
平衡化反応は、下記一般式（１０）に示されるジシロキサンと一般式(１１)に示されるシクロポリシロキサンとを、酸性触媒もしくは塩基性触媒で重合させる反応（反応式（２））である。
【化１】



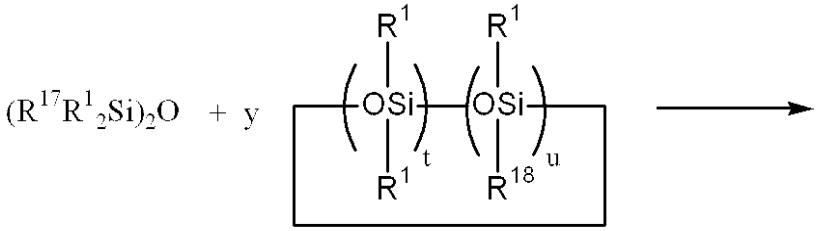
（１０）

［式中、R^1はメチル基またはフェニル基であり、R^{17}は炭素数１～６の直鎖もしくは分岐鎖のアルキル基またはフェニル基または水素である］
【化２】



（１１）

［式中、R^1はメチル基またはフェニル基であり、R^{18}は炭素数１～６の直鎖もしくは分岐鎖のアルキル基またはフェニル基または水素であり、　tは０～６の整数であり、uは０～６の整数であり、　t+uは３～１０の整数である］
【化３】



$$R^{17}R^1{}_2SiO(R^1{}_2SiO)_{yt}(R^1R^{18}SiO)_{yu}SiR^1{}_2R^{17}$$

反応式（２）

［式中、R^{17}、　R^{18}のうち少なくともひとつは水素である］